PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-177446

(43) Date of publication of application: 11.09.1985

(51)Int.CI.

G11B 7/24

B41M 5/26 G11C 13/04

(21)Application number : 59-031458

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

(22)Date of filing:

23.02.1984

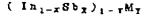
(72)Inventor: FUNAKOSHI NORIHIRO

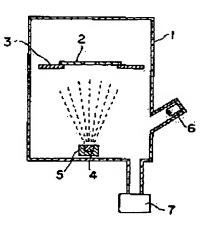
(54) OPTICAL DISK RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical disk recording medium which permits easy recording, reproducing, erasing and rerecording of information and has high phase stability of a recording state by forming an alloy layer consisting of In and Sb or In and Sb and a specific metal within a specific compsn. range.

CONSTITUTION: The alloy film expressed by the formula (X is 55wt% X 80 wt%, Y is 0wt% Y 20wt%, M is 1 kinds selected from Au, Ag, Cu, Pd, Pt, Al, Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se and Bi) is deposited by evaporation on a substrate 2 consisting of polymethyl methacrylate, etc. by irradiating an electron beam from, for example, an electron beam generating source 6 on an alloy material 4 contained in a crucible 5. A protecting film consisting of fluoride such as MgF2, AIF3 or the like or oxide such as TeO3, TiO2 or the like is then provided on an alloy layer. The suitable selection of the compsn. between 120W160° C phase transition temp. of the alloy layer is thus made possible. The recording medium which requires less





writing energy and permits stable repeated erasing and writing in the recording phase is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 177446

@int_Cl.*

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月11日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 G 11 C 13/04 A-8421-5D 7447-2H 7341-5B

11-5B 審査請求 有

発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称 光ディスク記録媒体

②特 顧 昭59-31458

经出 願 昭59(1984)2月23日

砂発 明 者 舩 越

宜博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

①出· 関 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

砂代 理 人 弁理士 光石 士郎

外1名

明 細 書

1.発明の名称

光デイスク記録鉄体

2.特許請求の範囲

(1) 一般式

(Ini-xSbx)1-YMY

で表わされる組成の合金版を配除層に有する ことを特徴とする光ディスク配象数体。ただ し一般式における X、 Y はそれぞれ

5 5 重量 5 ≤ X ≤ 8 0 型量 5、

· 0 重量 5 ≤ Y ≤ 2 0 重量 5

てあり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、 Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se かよびBiのう ちから恋んだ少くとも一句を表わす。

(2) 一 飲 式

(In 1 - x Sb x) 1 - y M r

で表わされる組成の合金膜を記象を化有し、 さらに記録を上面に TeOa、 VaOa、 VaOa、 TiOa、 SiOa などの駆化物又は Mg Fa、 Ce Fa、 A 4 Fa などの非化物のうちから進んだ少くと も一種を保護與として財廢したことを特徴と する光ディスク配録媒体。ただし、一般式に おける X 、 Y はそれぞれ

5 5 重量 5 至 X 至 8 0 重量 5、

0 質數多≤ Y ≤ 2 0 複數多

てあり、M. II. Au、 Ag、 Cu、 Pd、 Pt、 AL、 Si、 Ge、 Ga、 Sn、 Te、 Se シェひ Bi の うちから激んだ少くとも一種を殺わす。

3.発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は客を終え可能な、新規な智を込み・ 再生用光ディスク記録媒体に関する。

く従来技術>

たディスクは、 当初情報に応じて 都根上 化形成 した凹凸状 ピット列を配録 層とし、 ピット列を 光学的に ピック アップ して情報を 再生 するもの であつた。 しか し、 固体の 相転移を 利用 した 配飲方式が開発されるに 至り、 単に 再生 するだけ でなく、 情報の 智 き 込み および その 将生の両者を レーザ 先で行い、 1 ピットを 約2 ヵ 角に 智

per le reconseguestion de la pro-

特局昭60-177446(2)

き込むととができ、現在の高密度磁気デイスクと比較しても1桁以上高い配験密度を契現できるようになつた。また、磁気デイスクと異なり、情報を非疑性できき込み、再生および高速を関するとのできるため、デイスクの配数を固を分化させるおそれがない。また、容易に記録をできまして保護する程度にすることができるたどの利点をもつている。

智を挟え可能で、母を込み・再生用元デイスクの配鉄媒体として花来からTeもるいいる。としただし、ロくxく2)が知られてれるので、ただし、ロくxく2)が知られてれた部分で、ためはないでは、ロッドを取りが非結晶化状態として記録された。これでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、「

ると接安定相(以下、「×柏」という。)にたるが、徐冷するときは、InSbとSbの温相(甲衡相)に転移し、しかも×相にあるときは、混相のときの反射率よりも10~20多高いとをなるだけでなく、×柏自体の安定性が高いととを知つた。しかも、×柏にある(In,-xSbx)、-yMy系合会は相転移盘度(百数十度じ。)に加熱すると恐相に転移させることができ、智き込んだ情報を消去し、冉智き込み(姿き智え)が容易であることを発見し、本発明を完成することができた。

く発明の目的>

すなわち、本発明は情報の都を込み、その再生、消去が容易であると共に、 記録状態の相発 性が高く、しかも繰り返し番を込み、 再生および消去が可能な光ディスク記録媒体を提供する ことを目的とする。

く発明の構成>

上記目的を達成するための本発明の光ティスク記録媒体は、一般式

本発明者は、従来の光テイスク記録媒体における上述の事情に鑑み、光テイスク記録媒体について研究を重ねた結果、 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$ 系合金(ただし、 M_Y IT Au 、Ag 、Cu 、Pd 、Pt 、AL 、Si 、Ge 、Ga 、Sn 、Te 、Se および Bi の うちから遊んだ少くとも一種。)は、辞融状態(最高 5-0-0 で - 0 でも低 アーク から選及で20 合 可速度で急冷す

(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y で表わされる組成の合金膜を記録層に有することを暗なとするものである。ただし、上配一般

とを特徴とするものである。ただし、上配一般 式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 監接 5 ≤ X < 8 0 監 5 5

0 重量多≤ Y ≤ 2 0 重量多

.であり、Mは Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 AL 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Bi のう ちから近んだやくとも 1 額を扱わす。

また、一般式

(Jn_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y

て扱わされる制成の合金製を配飲物に有し、さらに配貨船上面にTeO,、V2O,、V2O,、V2O,、TiO,、S1O, などの数化物又はMgFs、CeFs、A4Fsなどの非化物のうちから遅んだ少くとも一粒を保護製として獲胎したことをも特位とするものである。ただし、一数式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 11 12 4 4 X X 8 0 10 18 46 5.

0 取量多≤ Y ≤ 2 0 取量多

持商昭60-177446(3)

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、A4、 Si、Ge、Ga、Sn、To、So およびBi のう ちから選んだ少くとも一位を嵌わす。

上記一般式(In_{1-x}Sb_x)_{1-y}My 来合金は、Sb の終加量か55 重量をより少なくなると執1 図に示す範囲 B のごとく選相を形成し、 * 相(第 1 図に示す人の範囲の組成のもの。)を形成しなくなり、 8 0 単位まるを終えると Sb の 与一相 c となり 温相を形成しなくなるため、 * 相かよび温相節の相転移を利用した情報の報き込み、再生および審き替えができなくなる。

(In1-xSbx)1-rMr系合金において、Myの添加世Yが20な対象を越えたときも合金はまれた形成しなくなり、上述の場合と同じように相転移による信報の暫き込み、再生および審き徐えができなくなる。さらに、添加金銭M組成対相転移温度との関係では第2図に示すごとく、To、SeおよびBiの場合は由都。、b間に挟まれる範囲I内で、これら金属の強類組合せにより個々に変えることができ、Au、Ag、

上述の光テイスク記録は休は、情報を書き込む場合は、記録器にパワーの高いレーザ光を限射して落触させてから童鬼に自然放冷させると、10^d C/sec以上の冷却変度で急冷されて*相に転移し、情報の整き込みができると共に、*柏の鉄体にパワーの小さいレーザ光を無射すると混相へ相転移し情期は消去できるので、記録数体に再發き込みが可能になる。

〈 契 施 的 〉

以下、本発明の代数的な実施例について説明 する。

実施例1

⑥ 光テイスク配鉄鉄体の作製

In および Sb をそれぞれ 3 0 重量をおよび70 重量をの割合で進合した業材を、石英るつ核中に入れ、高線放加熱が中で 6 4 5 ℃に加熱階級した後、が内自然放冶して Ino.3Sbo.7材料を得ることができた。

得られたPMMA円板2(以下、「飲料他1」 という。)上の In_{0.3} Sb_{0.7} 合金與の與厚を削 足したところ250 Åであつた。

(b) 光ディスク記録條件の性能

上述の工程によつて得られた飲料的1の In_{8.8}Sb_{4.7} 合金製面を上に向け、無4図に示す 智を込み・再生製量によつて性能を認定した。

銀4 図に示す替き込み。再生要能において、 をき込み倒は、情報入力原1 0、 暫き込み制御 要佐1 1、 GaAs 半導体レーザ1 2、 集光レン メ1 3、 ミラー1 4 からなつており、試料への 飛き込み時の GaAs 半導体レーザの先出力は8 mW で行つた。

特層昭 60-177446 (4)

再生化号を再生製取20を介して搬送改好雑音 比(以下、「C/N 比」という。)を関べたと とろ55%であつた。

さらに、上記 C/N 比別定終了な、試料心 L の情報省を込み面を、出力 4 m W の G a A a 半導体 レーザ 光で走変したところ、好き込み情報を 稍去することができた。

奥热例 2

蒸発剤として Ino.45 Sb o.56 材料を用いた他は 実施例 1 と同様の方法でPMMA円板上に、250 A 厚の Ino.45 Sb o.56 合金膜を形成した試料を得 た。 この試料M 2 について、実施例 1 と向じ方 法にしたがつて、C/N 比を研定したところそ の領は55 多であつた。 きた、この試料M 2 に 書き込まれた情報は、5 mW の C a A a 半導体レ ー サポで試料面を走査することによつて消去する ことができた。

尖 旅 例 3

恋発想として、それぞれ(In_{0.45}Sb_{0.66})_{0.8}Au_{0.1}、(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Au_{0.2}、

(Ino.45Sbo.65)0.9Auo.1, (Ino.3Sbo.7)0.8Ago.2-(Ino.2Sbo.8)0.8Ago.2 \ (Ino.45Sbo.58)0.8Cuo.2 \ $(In_{0.9}Sb_{0.7})_{0.8}Ag_{0.2}$, $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$, (Ino.45Sbo.55)0.8Pdo.2 . (Ino.3Sbo.7)0.8Pdo.2 . (Ino.zSbo.e) 0.8Pdo.z . (Ino.45Sbo.s5)0.9Pto.1 . (Ino.3Sbo.7)0.9Pto.1 . (Ino.2Sbo.8)0.9Pto.1 . (Ino.45 Sbo.55)0.9 ALO.1. (Ino.1 Sbo.7)0.9 ALO.1. (Ino.2Sbo.s)0.9ALo.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Siate (Ing. Sbg. 7.)0.9Sig.1. (Ing. Sbg. 8)0.9Sig.1. (Ing.45 Sbg.85)0.9 Geg.1. (Ing.3 Sbg.7)0.9 Geg.1. (Ino.2Sbo.8)0.9Geo.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Gao.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 Gao.1. (Ino.2 Sbo.8)0.8 Gao.1. $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Sn_{0.1}, (In_{0.8}Sb_{0.7})_{0.9}Sn_{0.1},$ (Ino.zSbo.s)q.gSno.1. (Ino.45Sbo.55)q.gTeq.1. (Ino.2Sbo.7)0.9Teo.1. (Ino.2Sbo.8)0.9Teo.1. (Ino.45 Sbo.55)0.9 Bio.1 (Ino.3 Sbo.7)0.9 Bio.1 . (Ina.2Sbo.8)0.9Bio.1を用いた以外は、実施例1 と同様の合金製蒸敷方法をよびC/N 比如定方 弦によりC/N 比を測足したととろ、いずれも その質は55%であつた。

奥兹例 4

また、C/N 止は55%で、保険降を被滑しないものと同じことが判つた。

また、本異語例の保護設はMgFz を使用した ものについて設明したが、他の非化物 CeF;、 ALF, 又は TeO;、V2O;、V1O;、T1O;、S1O; などの数化物製を保護設として形成させた場合 にも、同様の結果を得た。

上記実務的において、PMMA 製円板上への - (In_{1-x}Sb_x)_{1-y}M_y 合金の形滑膜は真空蒸滞法に よつて被滑させる方法について説明したが、真 以上の説明から明らかなように、本発明による 光ディスク記録條体は、

く発明の効果>

① <u>すらに</u> Te、TeOxなど従来の光ディスク
記録媒体の相転移温度が10℃~60℃と低
いため、光ティスクの使用時中の臨យ上昇があっても選を込
み情報が消去されてしまうが、本発明の先デ
ィスク配験媒体においては120℃~160
でになつてはじめて * 相、現相間の相転移が
なこるにすぎない。したがつて、存を込み併
報の安定性が高い。しかも、北ディスク配鉄
体体の使用状況に合わせて、用いる配数数体

特別昭60-177446(5)

の集材の物類、組み合せ約合を送当に選ぶと とによつて相転移屈度を120℃~160℃ の間で自由に選択できる。

② GAAS 半海体レーザ(他のレーザであつてもよい)の8~13mWの光出力で情報の著き込みが可能であり、得られる再生信号のC/N比は55%程度であり、従来のTe、TeOxを使用した光ディスク記録媒体のC/N比が60%程度であるのに比べて必ずしも高いとは云い得ないが、答き込んだ情報の安定性が高く、鮮り返し再生できる。

4.図面の簡単を説明

第1図は本発明の光デイスク記録媒体の
Ini-xSbx 合金の×柏形成時の組成依存性と
相から配相への相転移温配との関係を示す特性
図、第2図は(Ini-xSbx)i-yMy 合金にかける×
相形成の組成依存性と×柏から温相への相転移 温度との関係を示す特性図、第3図は実施例の 光デイスク記録館体作数に使用する真空装置の 数略構成図、第4図は実施例の光ディスク記録 族体の性能額定に利用したむき込み・再生装む の数略群成図である。

图面中、

1 …ベルジャ、

2 ··· PMMA游板、

4 … 斯密材料、

10… 僧報入力额、

1 2 , 1 5 ··· GaAs 半導体レーサ、

17…ビームスプリッタ、

19 … 光核出霉、

20…再生出力制御装置、

21…テレビモニタ。

特許出題人

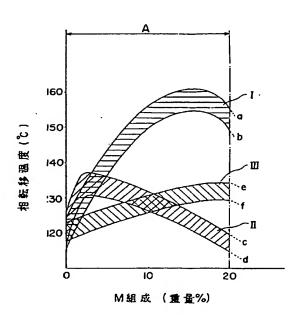
日本電伯電話公社

代摩人

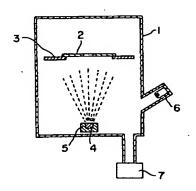
弁理士 光 石 士 郎 他1名

第 1 図

第 2 図



第 3 図



第 4 図

